

بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران (م ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی



# اندازه گیری ضریب شکست غیرخطی نانوذرات Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> تولید شده با کندوسوز لیزری توسط روش پراش میدان دور

فائزه جديدي'، محمد اسدنژاد'، محمدحسين مجلسآرا'، محمدحسن يوسفي' و محمدجواد تركمني"

مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران <sup>۲</sup>گروه فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران <sup>۳</sup>مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران، تهران

چکیده – در این پژوهش نتایج تجربی حاصل از پراش میدان دور نانوذرات Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> که با استفاده از کندوسوز آهن در آب مقطر توسط هماهنگ اول لیزر Nd:YAG فرکانس بالا تولید شدهاند، بررسی شده است. همچنین ضریب شکست غیرخطی با استفاده از روش جاروب z که روشی متداول در بررسی ویژگیهای اپتیک غیرخطی است، بهمنظور مقایسه با مقادیر حاصل از روش پراش در میدان دور تعیین شده است. ضریب شکست غیرخطی مرتبه دوم نانوذرات Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> با به کار بردن لیزر پیوسته (matecele) از موش در هر دو روش بهدست آمده است.

کلید واژه- پراش میدان دور، ضریب شکست غیرخطی، کندوسوز لیزری، نانوذرات Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>.

## Measurement of Nonlinear Refractive index of Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> Nanoparticles produced by laser ablation by Far Field Diffraction

F. Jadidi<sup>1</sup>, M. Asadnezhad<sup>1</sup>, M. H. Majles Ara<sup>2</sup>, M. H. Yousefi<sup>1</sup>, and M. J. Torkamani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Department of Electrical and Electronic Engineering, Maleke-ashtar University of Technology, Tehran <sup>2</sup>Institute of Physics, Kharazmi University, Tehran <sup>3</sup>Iranian National Centre for Laser Science and Technology, Tehran

Abstract- In this paper experimental results concerning far field diffraction of  $Fe_3O_4$  nanoparticles produced by ablating iron target in distilled water using the first harmonic of an acousto-optically Q-switched Nd:YAG laser are presented. In the present research we measured nonlinear refractive index of  $Fe_3O_4$  nanoparticles using a single beam z-scan technique to compare with the results of far field diffraction. In both experiment we used a He-Ne CW laser beam operated at 632.8 nm to obtain nonlinear refractive index of  $Fe_3O_4$  nanoparticles.

Keywords: Far Field Diffraction, Nonlinear Refractive index, Laser Ablation, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> nanoparticles.

#### ۱– مقدمه

در سالهای اخیر تولید و مطالعه ویژگیهای نانوذرات، افزایش چشمگیری در جهان یافته است. پاسخ اپتیک غیرخطی(NLO) نانوذرات بهطور چشمگیری نسبت به مواد حجیم مربوطه بهبود مییابد. مواد با اپتیک غیرخطی مرتبه سوم و زمان پاسخ سریع در کاربردهای وسایل اپتیکی مورد نیازند. بهدلیل پاسخ اپتیک غیرخطی بالای چنین موادی میتوان از آنها در سامانههای ارتباطی فیبر نوری مانند تغییر نوری، واحدهای مسیریابی، بازگشت اپتیکی استفاده کرد. بنابراین بررسیهای زیادی روی اپتیک غیرخطی نانوذرات صورت میگیرد. آثار قوی اپتیک مانند جذب غیرخطی و غیرخطیهای اپتیکی مرتبه دوم و مانند جذب غیرخطی و غیرخطیهای اپتیکی مرتبه دوم و سوم برای ساختن محدودکننده اپتیکی، مدولاتور اپتیکی و هماهنگ اول و دوم لیزری تحت بررسی هستند[۱].

و سنت که به برری عام بررسی سنت ارای اپتیک غیرخطی شاخهای از اپتیک است که به بررسی برهم کنش های غیرخطی تابش الکترومغناطیسی و محیط می پردازد. برهم کنش غیرخطی به معنی پاسخ محیط با رفتار غیرخطی به میدانهای تابشی فرودی و تغییر طول موج یا فرکانس امواج الکترومغناطیس ورودی به محیط است[۲]. اپتیک غیرخطی پدیدهای است که در نتیجه تغییر خواص اپتیکی ماده در حضور نور پرشدت، مانند نور لیزر مشاهده می شود.

تلاشهای اولیه برای یافتن موادی که ضرایب غیرخطی بزرگ دارند، بهمنظور استفاده در کاربردهای تغییر اپتیکی و حفاظت حسگرها انجام شد. روشهای متعددی برای اندازه گیری ضریب شکست غیرخطی وجود دارد که روش جاروب- z و پراش میدان دور از آن جمله هستند.

یکی از روشهای تعیین اندازه ضریب شکست غیرخطی ماده، پراش در میدان دور است. وقتی پرتو نور پرشدت با محیط غیرخطی واکنش دهد، الگوی توزیع شدت حلقههای هم مرکز پس از عبور پرتو از محیط غیرخطی میتواند در ناحیه دور القا شود.

این اثر مدولاسیون فاز فضایی ناشی از ضریب شکست مختلط وابسته به شدت میباشد و در بلورهای مایع، پلیمرها و نانوساختارها مشاهده شده است.

با استفاده از این نقشهای حلقوی هم مرکز میتوان ضریب شکست غیرخطی محیط را بهدست آورد.

بدین منظور یک پرتو گاوسی با طول موج  $\Lambda$  که در محیط غیرخطی به ضخامت L در جهت محور z منتشر میشود، را در نظر می گیریم. هنگامی که پرتو در محیط غیرخطی منتشر می شود، تعداد حلقه های روشن (N) با افزایش تغییر فاز غیرخطی به طور خطی طبق رابطه (۱) افزایش پیدا می کند:

$$N = \frac{\left|\Delta\varphi_0\right|}{2\pi} \tag{1}$$

که در آن  $\Delta \varphi_0 = k_0 \Delta n(z_0, 0)L$  بیشینه تغییر فاز غیرخطی است که در آن  $k_0$  عدد موج در خلا، فیرخطی است که در آن محیط (وابسته کست محیط (وابسته به شدت) و  $\Delta n(z,0) = n_2 I(z,r)$ به شدت) و L ضخامت نمونه است. با توجه به عبارت بالا رابطه تغییر ضریب شکست با تعداد حلقهها، N، به صورت زیر است:

$$N = \frac{\Delta nL}{\lambda} \tag{(1)}$$

که در آن  $\lambda$  طول موج باریکه لیزر است. با توجه به رابطه n و  $n = n_0 + n_2 I$  و رابطه (۲) میتوان ضریب شکست غیرخطی را بهدست آورد[۳]:

$$n_2 = \frac{N\lambda}{IL} \tag{(7)}$$

نانوذرات را میتوان با استفاده از روشهای پیچیده شیمیایی مانند میکروامولوسیون، تجزیه گرمایی، سل-ژل و… تولید کرد. چالش اساسی تمام روشها، توانایی کنترل ذرات تولید شده با ساختار و توزیع اندازه مطلوب است[۴]. از جمله معایب روشهای متداول تولید نانوذرات با روشهای شیمیایی درجه خلوص کمتر نانوذرات تولید شده است[۵].

در این پژوهش به منظور دستیابی به خلوص بالا از روش فیزیکی کندوسوز لیزری برای تولید نانوذرات Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> استفاده شده است.

## ۲- روش آزمایش

بهمنظور آماده سازی نمونه جهت بررسی خواص اپتیک غیرخطی، هدفی از جنس ورق آهن کم کربن(Stl4) پس از تمیزکاری سطحی، داخل بشر حاوی ۵ cc آب مقطر تحت تابش لیزر قرار داده شد. برای کندوسوز هدف از لیزر

پالسی Nd:YAG با تغییر Q که دارای طول موج ۱۰۶۴ نانومتر و فرکانس KHz بود، استفاده گردید. سپس هدف به مدت ۱۵ دقیقه تحت تابش لیزر با انرژی ۲ mj قرار گرفت. پهنای زمانی پالس ۲۴۰ ns و قطر لکه لیزر روی هدف Υ۰μm بود. شکل (۱) چیدمان کندوسوز لیزری در محیط مایع را به صورت طرح واره نشان می دهد.



شکل ۱: چیدمان کندوسوز لیزری هدف در محیط مایع

پس از آماده سازی نمونه به منظور یافتن ضریب شکست غیرخطی در این آزمایش با روش پراش در میدان دور از چیدمان شکل (۲) استفاده شده است.

بدین منظور از لیزر پیوسته هلیوم- نئون با طول موج nm ۶۳۲.۸ و توان ۵۰mW استفاده کرده و نمونه را در سلول کوارتز در کانون عدسی با فاصله کانونی ۸ cm قرار دادهایم.



شکل ۲: چیدمان مورد استفاده در مشاهده پراش میدان دور

باید دقت کرد که تشکیل این حلقهها بسیار حساس است و نمونه باید دقیقا در کانون عدسی قرار گیرد. یک جابجایی کوچک از این شرایط ممکن است باعث محو شدن تصویر حلقهها شود. تصویر حلقههای پراش در شکل (۳) آمده است.



شکل ۳: حلقههای پراش نانوذرات Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> در شدت mW ۵۰ با استفاده از چیدمان پراش میدان دور

در این روش با استفاده از تعداد حلقههای پراش و رابطه (۳) ضریب شکست غیرخطی نمونه بهدست میآید.

همانطور که مشاهده می شود ۵ حلقه تشکیل شده است. با استفاده از روابط ذکر شده و نتایج تجربی، مقدار ضریب شکست غیرخطی برای نانوذرات Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> با استفاده از روش پراش میدان دور در شدت MW ۵۰ برابر <sup>۲۰</sup> ۱۰×۱۸۴ است.

در ادامه این پژوهش ضریب شکست غیرخطی با استفاده از روش جاروب- z بهمنظور مقایسه با نتیجه حاصل از پراش میدان دور، اندازه گیری شده است.

آزمایش جاروب- z با روزنه بسته برای نانوذرات Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> در سلول کوارتز به ضخامت ۱ mm با استفاده از لیزر پیوسته هلیم- نئون با طول موج ۶۳۲.۸ nm انجام شده است. فاصله کانونی عدسی همگرای به کار رفته برابر با ۸ cm است. چیدمان آن در شکل (۴) آمده است.



شکل ۴: چیدمان مورد استفاده در اندازه گیری ضریب شکست غیر خطی

منحنی گذار بهنجار شده بر حسب گام حرکت نمونه در توان MW ۵۰ در شکل (۵) رسم شده است. مشاهده میشود که محدوده پاسخ غیرخطی نمونه اطراف فاصله کانونی است و در فواصل دور از کانون مقدار تقریبا ثابتی دارد. البته این آزمایش بسیار حساس است و در طول

آزمایش باید دقت کرد پرتو لیزر در هر گام حرکت نمونه به سمت آشکارساز در مکان ثابتی به نمونه برخورد کند. همچنین بهمنظور دقت ثبت توان رسیده به آشکارساز در هر گام حرکت، باید مدت زمان یکسانی برای ثبت آن در نظر گرفت.



- همانطور که در منحنی شکل (۵) مشاهده میشود اختلاف بین قله و دره برابر ۵۰.۵- ±Tp-۷ است.
- حال مقدار n<sub>2</sub> را از رابطه زیر که توسط شیخ بهایی در سال ۱۹۸۹ گزارش شده است، بهدست میآوریم:

$$n_2 = \frac{\Delta T_{p-\nu}}{0.406(1-S)^{0.25}kL_{eff}I_0}$$
(\*)

در این رابطه S گذردهی روزنه، از تقسیم توان عبوری از روزنه(۳W ۲۹۹۵) بر توانی که در غیاب روزنه ثبت شده است(۲۹۰۲ mW)، برابر ۰.۱ قرار داده می شود. باید توجه کرد که پس از رسیدن بیشترین توان به آشکارساز، آن را ثابت کرده و سپس روزنه را مقابل آن قرار می دهیم.

در رابطه بالا k عدد موج و  $I_0$  شدت پرتو لیزر است که از رابطه  $P_0$   $I_0 = 2P_0/\pi w_0$  به دست میآید، که  $P_0$  توان و  $w_0$ شعاع پرتو لیزر است. همچنین L<sub>eff</sub>، ضخامت موثر نمونه، توسط رابطه (۵) تعریف میشود[۳]:

$$L_{eff} = 1 - e^{-\alpha L} / \alpha \tag{(a)}$$

L و ۱.۹۹  ${\rm cm}^{-1}$  که  $\alpha$  ضریب جذب خطی نمونه و برابر ۱.۹۹  ${\rm cm}^{-1}$  و

با توجه به اینکه در این منحنی قله قبل از دره است، علامت ضریب شکست نانوذرات Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> منفی و نشان دهنده این است که پدیده غیرخطی بهدلیل فرایند خودواکانونی ایجاد شده است و مقدار ضریب شکست

با توجه به مقدار ضریب شکست غیرخطی این نانوذرات نمایندگان مناسبی جهت استفاده در محدودکنندههای اپتیکی به شمار میآیند. همچنین برای به دست آوردن مقدار پذیرفتاری غیرخطی مرتبه سوم از رابطه (۶) استفاده می شود:

$$n_2(\frac{cm^2}{W}) = \frac{12\pi^2}{n_0^2 c} 10^7 \,\chi^3(esu) \tag{8}$$

پذیرفتاری غیرخطی مرتبه سوم نانوذرات Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> برابر با ۱۰<sup>-۷</sup>×۱۰۰ است.

### ۳- نتیجهگیری

با استفاده از روش پراش میدان دور اندازه ضریب شکست غیرخطی نانوذرات Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> که توسط روش کندوسوز لیزری تولید شدهاند با استفاده از لیزر پیوسته هلیوم-نئون در شدت MW ۵۰ برابر ۲<sup>-۲</sup> ۲۰×۱۸۴ است که در مرتبه ضریب بهدست آمده توسط روش جاروب-z است. بنابراین این نانوذرات خواص اپتیک غیرخطی مناسبی دارند.

مراجع

- Q. Wang, J. Xu, R. Xie, Nonlinear optics of nanoparticles and nanocomposits, Encyclopedia of Nanoscience and nanotechnology, Vol. 8, pp101-111, 2004.
- [2] F. Trager, *Handbook of Lasers and Optics*, Springer, New York, 2007.
- [3] M. Sheikh-Bahae, M.P. Hasselbeck, *Third order optical nonlinearities*, OSA Handbook of Optics, Vol. IV, Chapter.17, 2000.
- [4] M. Mera, M.E. Espinsa, R. Rerez, Synthesis of magnetite(Fe3O4) nanoparticles without surfactants at room temperature, Materials Letters 61, pp 4447-4451, 2007.
- [5] A. Hahn, S. Barcikowski and B. N. Chichkov, Influences on Nanoparticle Production during Pulsed Laser Ablation, 2008.